

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Version 3.3 2023.8. 4

# 小角散乱測定による構造解析技術

hibayama, ②CROSS Version 2.0 2023.7.21 Version 2.1 2023.7.28 Version 3.0 2023.7.29 Version 3.1 2023.8.1 Version 3.2 2023.8.3

## 散乱理論の基礎とSAXS/SANSの特徴を活かした 解析例を概説

総合科学研究機構(CROSS) 中性子科学センター

### 柴山 充弘

https://neutron.cross.or.jp/ja/ https://shibayama.issp.u-tokyo.ac.jp/mitsu/

メモ:
中性子合同研修会における事前オンライン講習会 依頼(2023.4.12)
・7月~8月:小角散乱の研修会
・10月~11月:放射光の研修会(座学を例年通り行う。)
・11月以降:SANS-Jで開催(内諾済み。これから正式依頼)
・1月以降:ビームタイムが確保されるようならTAIKANでも実施(未定)

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, OCROSS =

小角散乱: 天然物、人工物を問わず、数nmから数十nmの大きさをもつ物質は多い。 小角散乱法は、これらの大きさや構造を知る重要な手段である。 小角散乱とは、その名の通り「小さい散乱角」での散乱現象を扱う。

はじめに

1時間で小角散乱を説明!? 無理、無理!

講義の初期条件、境界条件の再チェック

初期条件:小角散乱<mark>実習</mark>の事前講習(未経験者に、実習に必要な知識を説明) 境界条件:1時間、SAXS/SANSの連携利用(をめざす)

2	聴講者アンケート:(チャットで回答してください)	
ē	差し支えなくば「宛先:全員」に	8/1(火)12:00時点
	小角散乱実験の <mark>経験がない・・・・・・・・・・・</mark> 0	なし:43名
	小角散乱実験の <mark>経験がある</mark> ・・・・	あり:48名
	X線・・1、 中性子・・2、 両方・・3	(X線:34名、
		中性子:4名、
		両方:11名)

2023.7.27現在

Shibayama, OCROSS =



ご意見について

3

目 次 (講義内容)

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, &CROSS =

#### Part 1. 散乱の基礎理論

Part 2. 小角散乱装置・

#### 角度分散法/飛行時間法・測定例

物質科学と散乱	角度分散法と飛行時間法 <mark>中性子</mark>
散乱とは:ヤングの実験	小角散乱装置、 <mark>中性子</mark>
電磁波の散乱	試料環境 <mark>中性子</mark>
中性子:散乱長(散乱振幅)と相互作用	研究例 <mark>中性子 + X線</mark>
透過率と吸収率	高圧下実験、
非干渉性散乱と多重散乱	流動場下実験
<b>小角散乱 理論概要</b>	コントラスト変調実験
希薄系	ゲルの不均一性と網目
濃厚系/バルク系	ゴムの網目構造の膨潤可視化
非粒子系	調湿下実験
SASでよく用いられる関数、プロット	ポリマーラテックスメルトの界面評価



### 中性子の5大特徴



1

SAXS/SANSの選択・連携利用

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Chihawama Ocnor

		Sinbayama, SCROSS	
選択	SAXSの長所	SANSの長所	
・アクセス	良		
• S/N	良		
・角度(構造)分解能	良		
・試料のサイズ/量	小/少		
・散乱コントラスト		<u>۲</u>	
・試料損傷	$\sim 10 \mathrm{keV}$	<b>#</b> ~ 10meV	
・寄生散乱		<b>小</b>	
連携利用	SAXS	SANS	
・相補的コントラスト	結晶/非晶	H/D	
	バルクコントラスト	膜コントラスト	
・測定モード	時分割測定	静的(定量)測定	
・試料環境	常圧	高圧	
	乾燥	調湿	
	8		







中性子の散乱

Shibayama, OCROSS =



フォトン(電磁波)による散乱:					
フォトンに対しては、エネルギーをと					
波数 $k = 2\pi/\lambda$ の間の分散関係は					
$\varepsilon = \hbar \omega = \frac{\pi c}{\lambda}$ $h = 6.626 \times 10^{-34}  [\text{J.s.}]$					
$\varepsilon \approx 1 \text{eV},  \lambda = 0.4 \sim 0.7 \times 10^4 \text{ Å}$					
だから、µmオーダーの構造の プローブとして最適。 λ=1[Å]⇔v=3×10 <sup>6</sup> [THz]⇔E=12.4[keV] Åオーダーの構造研究には					
程度のフォトンが必要。 これには <u>X線</u> が最適。 $\epsilon \approx 10^4 \text{eV} = 10 \text{keV}$					
<mark>電子線による散乱:</mark> 質量m <sub>e</sub> の電子は次のような分散関係を持つ					
$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2}{2m_e \lambda^2} \qquad m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ $\lambda = 1 \text{ Å},  \varepsilon \approx 100 \text{ eV}$					
中性子による散乱: 電子線と同じ分散式					
$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_{\rm n}} = \frac{\hbar^2}{2m_{\rm n}\lambda^2}$ だが、質量が大きく異なる。 $m_{\rm n} = 1.675 \times 10^{-27}  \text{kg}  (電子の質量の約1800倍)$					
$\lambda = 1$ Å, $\varepsilon \approx 0.05 \text{eV}$ 熱エネルギー程度!					
$\lambda = 1 \left[ \text{\AA} \right] \Leftrightarrow v = 3.96 \left[ \text{kms}^{-1} \right] \Leftrightarrow E = 81.8 \left[ \text{meV} \right]$					
13					

小角散乱測定研修会 2023.8.3



Shibayama, OCROSS =



原子の中の原子核、中性子はそれぞれ 東京ドーム(100m;原子)の中の パチンコ玉(直径1cm;原子核)、 1mmの玉(1mm;中性子)に相当



散乱長:X線 vs 中性子

小角散乱測定研修会

2023.8.3



### 分子散乱長と散乱長密度



#### 比較:X線の散乱長密度

#### 小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, SCROSS = 散乱長<b>i を 原子番号 Zi と電子の<mark>トムソン散乱長 re</mark>にかえればよい 例:D<sub>2</sub>Oの散乱長密度  $\langle b \rangle_i \longrightarrow Z_i r_e$ D<sub>2</sub>O;  $m = 20.02 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $\rho = 1.10 \text{ g cm}^{-3}$  $\beta = \frac{\rho N_{\rm A}}{m} \sum_{i=1}^{\kappa} (\text{num})_j Z_j r_{\rm e} \quad \text{Unit: cm}^2$  $\sum_{i=1}^{n} (\text{num})_{i} Z_{j} = (2 \times 2 + 16) = 20$  $r_e = 2.82 \times 10^{-5} \text{ Å}$  $\beta = \frac{\rho N_{\rm A}}{m} \sum_{i}^{K} (\text{num})_{i} Z_{j} r_{\rm e}$  $=\frac{(1.10\times10^{-24})\times6.02\times10^{23}\times20\times2.82\times10^{-5}}{20.0}$ 例:H<sub>2</sub>Oの散乱長密度  $\beta = 1.87 \times 10^{-5} \text{\AA}^{-2}$ H<sub>2</sub>O;  $m = 18.02 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $\rho = 1.00 \text{ g cm}^{-3}$ β (10<sup>-6</sup> Å<sup>-2</sup>) X 線  $\sum_{j=1}^{K} (\text{num})_{j} Z_{j} = (1 \times 2 + 16) = 18$  $\beta = \frac{\rho N_{\rm A}}{m} \sum_{i=1}^{K} (\text{num})_j Z_j r_{\rm e}$  $=\frac{(1.00\times10^{-24})\times6.02\times10^{23}\times18\times2.82\times10^{-5}}{18.0}$  $\beta = 1.70 \times 10^{-5} \text{ Å}^{-2}$ 17.0 18.7 X線ではH<sub>2</sub>O, D<sub>2</sub>Oで殆どコントラストなし







小角散乱理論概要

#### 小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, SCROSS

## 0. 単一散乱体からの散乱

## 1. 希薄系

- 1. ギニエ関数(Guinier function)(小角挙動)
- 2. ポロド則 (Porod law) (漸近挙動; Q-4則)
- 3. 孤立粒子:球、コアーシェル、回転楕円体/棒、円板
- 4. 非等方性物体
- 5. 漸近挙動
- 6. 高分子

## 2. 濃厚系/バルク

- 1. 粒子間干渉、粒子内・粒子間分離
- 2. ゆらぎをもつ一相系:(オルンスタイン=ゼルニケ)(Ornstein-Zernike) 関数
- 3. 不定形似二相系: (デバイ=ビュッケ) Debye-Bueche (DB) 関数
- 4. Babinet (バビネ)の原理



23

小角散乱測定研修会 複数の散乱体からの散乱:散乱ベクトルと散乱強度 2023.8.3 Shibayama, SCROSS 波数 k' (= k) $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'| \equiv k = \frac{2\pi}{2}$ b  $\mathbf{k} (= \mathbf{k}_{in})$ R k' Q=k' - k θ θ k' .R <sub>-k.R</sub> o k 光路差  $(-\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}) + \mathbf{k}'\cdot\mathbf{R} = \mathbf{Q}\cdot\mathbf{R}$ "ものさし" 放乱ベクトル  $= (\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R} = \mathbf{O} \cdot \mathbf{R}$  $Q = |\mathbf{Q}| = 2k\sin\theta = \frac{4\pi}{2}\sin\theta$ 位相差 e<sup>iQ·R</sup> 微分断面積(散乱強度)  $\left|\sum b_j e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}_j}\right|^2$  $\sum b_i b_j e^{i \mathbf{Q} \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_j)}$ 「位相」を考慮した(対の散乱長の積)の総和

### 多粒子系からの散乱



散乱振幅、散乱強度

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, &CROSS

3重積分は大変なので、簡単化できるとき(球対称)には、前もって配向平均をとる

散乱張幅  
散乱長密度のフーリエ変換  

$$f(Q) = \int_{V_p} \Delta\beta(r) e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}} d^3r \qquad f(Q) = \int_{V_p} \Delta\beta(r) e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}} d^3r = \int_0^R 4\pi r^2 \Delta\beta(r) \frac{\sin(Qr)}{Qr} dr$$

$$d\mathbf{r} = d^3r = 2\pi r \sin \alpha r dr$$
微分断面積  

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(Q)|^2 \qquad \langle e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}} \rangle = \frac{\int_0^\pi e^{iQr\cos\alpha} (2\pi \sin\alpha)d\alpha}{\int_0^\pi 2\pi \sin\alpha d\alpha} = \frac{2\sin(Qr)/Qr}{[-\cos\alpha]_0^\pi} = \frac{\sin(Qr)}{Qr}$$
散乱强度
$$\frac{d\Sigma}{d\Omega} = n_p |f(Q)|^2$$

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{1}{x} \left[ x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right] = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

#### 小角散乱測定研修会 2023.8.3

### Guinier (ギニエ)則:希薄球状粒子系の小角散乱



例:孤立球状粒子の散乱のGuinier (ギニエ)則<sup>小角散乱測定研修会</sup><sup>2023.8.3</sup>

Shibayama, OCROSS  $\left(\frac{d\Sigma}{d\Omega}\right) \approx \phi V_{\rm P} \left(\beta_{\rm P} - \beta_0\right)^2 \left| 1 - \frac{R_g^2}{3}Q^2 + \dots \right| \approx \phi V_{\rm P} \left(\beta_{\rm P} - \beta_0\right)^2 e^{-\frac{R_g^2}{3}Q^2}$ ギニエプロット  $\therefore N/V = n_n \phi$ slope = Rg<sup>2</sup>/3 R = 100 Å, Rg ≈ 77.5Å  $\left(\frac{d\Sigma}{d\Omega}\right) \approx \phi V_{\rm P} \left(\beta_{\rm P} - \beta_0\right)^2 {\rm e}^{-\frac{R_{\rm g}^2}{3}Q^2}$  Unit: cm<sup>-1</sup> φ<sup>2</sup>(α), I(α) Guiner 0.1 sphere φ<sup>2</sup>(α), I(α) これをギニエ則といい、小角での Guine 0.01 散乱の振る舞いを表す ギニエプロット 0.0001 0.00 Q [Å<sup>-1</sup>  $\ln[I(Q)] \approx \ln[I(Q=0)] - \frac{R_g^2}{2}Q^2$ 0.1 0.0004 0.0000 0.0002 0.0006 0.0008 0.0010 Q<sup>2</sup> [Å<sup>-2</sup>]  $I(Q=0) \equiv \left(\frac{d\Sigma}{d\Omega}\right)_{\alpha}$ R<sub>g</sub> = 100 Åのとき、 Q<sub>dev</sub> ≈ 0.02 Å<sup>-1</sup>あたりからずれている  $R_{g}Q_{dev}$ , が  $R_{g}Q_{dev} \approx 2$  あたりからずれ始めるので、 希薄系の粒径を求める一般的な手法 ギニエ則の適用は R<sub>o</sub>Q<sub>dev</sub> < 1 とする

小角散乱測定研修会

Shibayama, OCROSS

2023.8.3



孤立粒子からの散乱:球



#### 小角散乱測定研修会 2023.8.3

#### 孤立粒子からの散乱:球状コアーシェル構造



孤立粒子からの散乱:回転楕円体/ロッド(棒) 小角散乱測定研修会 2023.8.3









高分子鎖の散乱関数:Debye (デバイ)関数

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, OCROSS

単一高分子鎖の散乱強度 単一高分子鎖の散乱関数  $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = b_m^2 g_D(Q)$  $g_D(Q) = \int d\mathbf{r} e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}} = \frac{1}{Z} \sum_{i=1}^{Z} \sum_{j=1}^{Z} \left\langle e^{i\mathbf{Q}\cdot(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)} \right\rangle$ bm; モノマーの散乱長 Z; 重合度 散乱要素は 溶液中の高分子の散乱関数 個々のモノマー  $= \phi_p (\beta_p - \beta_s)^2 v_m g_D(Q)$  $= \phi_p (\beta_p - \beta_s)^2 v_m Z \frac{2}{u^2} [e^{-u} - 1 + u]$  $g_D(Q) = \frac{2Z}{u^2}[e^{-u} - 1 + u]$ 散乱強度は重合度Zに比例!  $u \equiv R_g^2 Q^2$   $R_g^2 = \frac{Za^2}{6}$  a;モノマー長 *ν*<sub>m</sub>; モノマーの体積(散乱要素はモノマー) *φ*<sub>p</sub>; ポリマーの体積分率  $g_D(Q) \approx Z[1 - \frac{R_g^2 Q^2}{2}], (R_g Q \ll 1)$  $\left(\frac{d\Sigma}{d\Omega}\right)_{\Omega=0} = \phi_p (\beta_p - \beta_s)^2 v_m Z$  $g_D(Q \to \infty) \propto \frac{2Z}{R_g^2 Q^2} 3, (R_g Q \gg 1)$ この式は高分子の 分子量を求めるのに使われる

36



粒子間相互作用

#### 小角散乱測定研修会 2023.8.3



### さまざまな構造因子モデル: S(Q)

小角散乱測定研修会

Shibayama, CCROSS =

2023.8.3



## 散乱強度 I(Q) からの P(Q) と S(Q) の分離法

1. 希薄系と有限濃度系でI(Q) の測定	
$I_{1,\text{obs}}(Q) \equiv \left(\frac{d\Sigma}{d\Omega}(Q)\right)_{1,\text{obs}} = \frac{N}{V} (\Delta\beta)^2 P(Q) + R$	$I_{bg}$ 希薄系
$I_{2,\text{obs}}(Q) \equiv \left(\frac{d\Sigma}{d\Omega}(Q)\right)_{2,\text{obs}} = \frac{N}{V}P(Q)(\Delta\beta)^2 S(Q)$	$(2) + I_{bg}$ 有限濃度系
2. I <sub>1,obs</sub> からI <sub>bg</sub> を差し引く $P(Q)$ を得る	1.0 P(Q) 0.8 - 1.5
3. (I <sub>2,obs</sub> - I <sub>bg</sub> )を (I <sub>1,obs</sub> - I <sub>bg</sub> )および 2と1の濃度比で割る	О         0.6           I(Q)         5(Q)           0.4         5(Q)
S(Q) を得る	02 00 0 1 2 3 4 5 6 00 RQ

## ゆらぎをもつ1相系: Ornstein-Zernike (OZ)関数

小角散乱測定研修会

Shibayama, SCROSS =

Ornstein-Zernike関数は流体系における密度ゆらぎ(濃度揺らぎ)や磁性体におけるスピンゆらぎ などを記述する関数として一般に用いられている。

#### 相関関数

$$g(r) \propto \frac{\zeta}{r} e^{-\frac{\zeta}{r}}$$
 相関長,  $\zeta$ 



r

(オルンスタイン=ゼルニケ) Ornstein-Zernike (OZ)関数





OZ関数は高分子準希薄溶液や高分子ゲルの記述にも使われる。 高分子準希薄溶液:相関長(ブロブサイズ)、高分子ゲル:相関長(網目サイズ)

41

不定形2相系:Debye-Bueche (DB)関数

小角散乱測定研修会 2023.8.3



Shibayama, OCROSS =

Babinet(バビネ)の原理:白地に黒の物体と黒字に白の物体の散乱関数は同じ

Scattering amplitude

 $I_s \propto \frac{d\Sigma}{d\Omega} \propto I_0 e^{-\Sigma t} \Sigma t$ 44
Product of transmission, cross section, and thickness

#### 小角散乱測定研修会 2023.8.3

### まとめ: SASでよく用いられる関数、プロット

Shibayama, SCROSS =

**Guinier function (dilute, low Q)** 

$$\ln I(Q) = I(0)e^{-\frac{R_{g}^{2}Q^{2}}{3}}$$

#### Porod plot (two phase, large Q)

$$\log I(Q \to \infty) \ (\Delta\beta)^2 2\pi S_{sp} Q^{-4}$$
  
$$I(q) \propto Q^{-D}, \quad I(q) \propto Q^{-(6-D_s)}$$
  
$$I(q) \propto Q^{-4} \exp(-\sigma^2 Q^2)$$

#### **Ornstein-Zernike function (one phase with fluctuations)**

$$I(Q) = \frac{I(0)}{1 + \xi^2 q^2}$$

**Debye-Bueche function (two phase)** 

$$I(Q) = \frac{I(0)}{(1 + \Xi^2 q^2)^2}$$

#### Kratky plot (polymer solution)

フェノール樹脂

調湿下実験

 $Q^2 I(Q) vsQ$ 

#### Information

Radius of gyration, Rg

Specific surface, Sv Mass fractal dimension, D Surface fractal dimension, Ds  $\sigma = \sqrt{2\pi}t$ Interfacial thickness, t

Correlation length,  $\zeta$ 

Inhomogeneity length parameter, **Ξ** Chord length, l

$$l_A = \frac{\Xi}{\phi_B}, l_B = \frac{\Xi}{\phi_A} \qquad l = L_A + l_B = \left(\frac{1}{l_B} + \frac{1}{l_A}\right) \Xi$$

**Persistence length** 

45

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama OCDOSS

### Part 2. 小角散乱装置・角度分散法/飛行時間法・測定例

	Sunda and Series	-
角度分散法と飛行時間法		
小角散乱装置、		
試料環境		
研究例		
高圧下実験、	<中性子>	
流動場下実験	<中性子>	
コントラスト変調実験	<中性子>	
構告緩和	<x線></x線>	
	<中性子>	
ゴムの網目構造の膨潤可視化	<中性子>	

<中性子><X線>

<中性子> <X線>

ポリマーラテックスメルトの界面評価

### 角度分散法と飛行時間法(1)

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, OCROSS =



47





• SANS is used for structural investigation for solid, liquid, polymers, etc., of the order of 1nm – 100 nm.

49

中性子小角・広角散乱装置 (飛行時間法): TAIKAN <sup>小角散乱測定研修会</sup> 2023.8.3



Q-range: 5 x 10<sup>-3</sup> – 17 Å<sup>-1</sup> (optionally,  $Q_{min} = 8 \times 10^{-4} Å^{-1}$ )



広Q範囲測定+高Q分解能のデータを取得可能

51

小角散乱測定研修会 SAXS/SANSの広角散乱測定例 2023.8.3 Shibayama, SCROSS Meso porous silica (粉末) 実線: SPring-8-SAXS (BL19B2) SAXS (SPring-8) 10<sup>4</sup> TAIKAN (MLF) ້ອີ 10<sup>-2</sup> 10<sup>3</sup>  $\Delta Q/Q = 0.02$ II (JRR-3) 10<sup>2</sup> ĝ ∆Q/Q=0.10 10<sup>1</sup> 10<sup>-3</sup> (0.65cc) 10<sup>0</sup> (a) (cm<sup>-1</sup> 0.10 0.20 0.30 0.40 10<sup>-1</sup> Normal PSANS: Q (Å<sup>-1</sup>) 10<sup>-2</sup> Source Aperture: 23 mm Sample Aperture: 10 mm Ultra-Small 10<sup>-3</sup> <sup>3</sup>He PSD (Spatial Reso.: 8mm) 150kW Small 10<sup>-4</sup> (2.5hr) High-Reso. PSANS: Middle 10<sup>-5</sup> Source Aperture: 2.3 mm High backword Sample Aperture: 1.3 mm 10<sup>-6</sup> RPMT (Spatial Reso.: 0.8 mm) 10<sup>-4</sup> 10<sup>-3</sup> 10<sup>-2</sup> 10<sup>0</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>-1</sup> Q (Å<sup>-1</sup>) H. Iwase et al., Physica B 551, 501 (2018)  $Q_{\min} = 8 \times 10^{-4} \text{ \AA}^{-1}$ (λ=7.26 Å)



小角散乱測定研修会

## 高圧下実験:水溶性ブロック共重合体の温度/圧力誘起相転移 2023.8.3

Shibayama, 🛇 CROSS 💳



53

<研究例:中性子>

流動場下実験:Rheo-SANS

小角散乱測定研修会 2023.8.3



54



Shibayama, SCROSS



Miyazaki et al., Macromolecules, 2006, 39, 8112

55



## ナノコンポジットゲルの構造解析におけるX線・中性子の相補利用<sup>2023.8.3</sup>

Shibayama, OCROSS



57

<研究例:X線>

小角散乱測定研修会

Shibayama, OCROSS =

#### 2023.8.3 ナノコンポジットゲルの応力緩和とヒステリシスループ観測実験





Fig. 2. The stress relaxation curve at  $\lambda = 3$  with corresponding 2D-SAXS scattering patterns (0 s, 5 s, 25 s, 125 s). (For interpretation of color referred in the text, the reader is referred to web version of the article.)



緩和はすみやかに起こる (一軸延伸の時間スケールより速い)

Fig. 6. The hysteresis loop of NC gel together

1s間隔でのSAXS実験

Nishida et al. / Polymer 53 (2012) 4533e4538

### ゲルの不均一性と網目

Shibayama, &CROSS =

## 末端架橋ゲル(ランダムゲル)と規則網目ゲルのSANS

Matsunaga et al., Macromolecules, 2009, 42, 1344

For ordinary gels,

### PTHF; end-crosslinked telechelic PTHF

(Takahashi, 1995)



<研究例:中性子>

小角散乱測定研修会 ■、 2023.8.3



# フェノール樹脂の不均一性研究におけるX線・中性子の相補利用<sup>023.8.3</sup>



Structural analysis of cured phenolic resins using complementary small-angle neutron and X-ray scattering and scanning electron microscopy, Izumi et al., Soft Matter, 2012, 8, 8483.





I(q)

+ N H<sub>12</sub> + N N 压縮成形, 熱硬化 HMTA



Shibayama, 🛇 CROSS

(curing agent)

$$I(q) = (\Delta \rho)^2 \langle n \rangle \langle V_0^2 \rangle P(q) S(q),$$

$$= \pi (\Delta \rho)^2 \langle n \rangle S_0 \Gamma (5 - D_s) \sin\left(\frac{\pi (D_s - 1)}{2}\right) q^{-(6 - D_s)}.$$
$$\frac{I(q)_{\text{SAXS}}}{(\Delta \rho_{\text{X-ray}})^2} = \frac{I(q)_{\text{SANS}}}{(\Delta \rho_{\text{neutron}})^2}.$$

×H/Dコントラスト

D体樹脂のみ(NVD00)でも散乱を観測。
 水酸基PhOH/OD = 79/21(by1H NMR)の
 コントラストでは、SAXSを説明できない。
 ※ 結晶/非晶ドメインの密度差
 フェノール樹脂は一般に結晶構造を持たない。
 ・ 樹脂と空孔のコントラスト
 SANSとSAXSで同じ構造が観測され、
 実験結果を説明できる。

<研究例:X線>

## バルク系の界面評価

61

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, 🚫 CROSS 💳

## ポリマー微粒子水分散系フィルムの粒界面融着現象





Quantification for the Mixing of Polymers on Microspheres in Waterborne Latex Films, Kureha et al., Langmuir, 2020, 36, 4855

### バルク系の界面評価

Shibayama, 🛇 CROSS 💳

#### ポリマー微粒子水分散系フィルムの粒界面融着現象

ポリマー微粒子水分散系フィルムの粒界

面融着現象の観察(界面厚変化を計測)

Quantification for the Mixing of Polymers on Microspheres in Waterborne Latex Films, Kureha et al., Langmuir, 2020, 36, 4855

Interface profile



散乱データ解析の鉄則

小角散乱測定研修会 2023.8.3

Shibayama, OCROSS

- 1。データが正しいかどうか徹底的にチェックする 試料、寄生散乱、バックグラウンド、スリット補正など
- 2。むやみにフィッティングをしない 盲目的なフィッティングは誤った解釈を生む。
- 3。散乱データをしゃぶり尽くす 散乱関数は宝の山。あらゆる角度から解析を試みる。
- 4。散乱だけに頼るな 散乱で得られる情報は一部。電子顕微鏡、NMR、光散乱、 熱分析、力学データ、可能な手段をすべて使い、真実に迫れ。

#### おわりに

Shibayama, 🛇 CROSS 💻

天然物、人工物を問わず、数nmから数十nmの大きさをもつ物質は多く、 小角散乱法はこれらの大きさや構造を知る重要な手段である。 小角X線散乱法、小角中性子散乱法について、原理、特徴、理論の概要、応用例 などを述べた。

これを機会に、ぜひ、SPring-8やJ-PARC MLFなどの大型施設での 小角X線散乱実験、小角中性子散乱実験を検討し、利用していただきたい。 優秀で親切なスタッフがお待ちしています。

65

## **リーJOIN** 中性子・ミュオン利用ポータルサイト 小角散乱測定研修会 2023.8.3

Joint Office For Innovation

https://jrr3ring.jaea.go.jp/jjoin/

 $(\underline{J}-PARC, \underline{J}RR-3) - JOIN$ 

▶利用相談窓口の統一(6機関が協力) 経験豊富なコーディネーターがご相談に応じます



・利用案内チャート(施設利用の指針)







Shibayama, OCROSS

https://usaxs.xray.aps.anl.gov/software/irena

- Unified fit
- Modeling Direct modeling of SAS from up to 10 populations on up to 10 data sets at once. Selection of form factors and structure factors, Unified fit, Mass or Surface Fractal, and Diffraction peaks.
- Size distribution using Max. Ent., TNNLS and Regularization
- Guinier-Porod model
- Fractal model (combination of mass and surface fractals)
- X-ray and Neutron reflectivity using Parrat's recursive method
- Small-angle diffraction tool (up to 6 diffraction peaks)
- Powder diffraction peak fitting tool (WAXS)
- System specific models
  - O Debye-Bueche,
  - Ciccariello-Benedetti,
  - Treubner-Streus models
- O Hermans, Modified Hermans, and Unified Born Green (correlated lamellae systems)
  - Pair distance distribution function (PDDF, P(r))
- Hermans Orientation Parameter. See e.g., Macromolecules 2004, 37, 5327-5336, formula 1.
- Visualization tools
  - O Mass Fractal Aggregate 3D Monte Carlo shape reconstruction
- bioSAXS tools
  - O Basic/simple fits (Guinier, Porod,...)
  - <sup>O</sup> PDDF/Molecular weight using GNOM and other tools.